и
Č
~
X
ACKAG
E PACK
ш
$\overline{c}$
5
DEVICE
Ω ~
X
CTOR
-5
Š
₽
Z
S
SEMIC
2
SE
E OF S
Ō
Ш
$\mathbb{Z}$
2
$\overline{0}$
ĕ
4
$\exists$
4
ŝ

Patent Number: JP59208756

Publication date: 1984-11-27

Inventor(s): AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02

Applicant(s):: SONY KK

Requested Patent: 🔲 JP59208756

Application JP19830083188 19830512

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48

EC Classification:

Equivalents: JP1760995C, JP4047977B

# Abstract

wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method substrate is selectively removed by etching.

CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm. The Fe substrate is removed by etching with FeCl3

Data supplied from the esp@cenet database - 12

#### (B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## <sup>®</sup>公開特許公報(A)

昭59-208756

6blnt. Cl.3 H 01 L 23/12

識別記号

庁内整理番号 7357—5 F 母公開 昭和59年(1984)11月27日

7738-5F 7357-5 F

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 5 頁)

## ②半導体装置のパッケージの製造方法

21/56

23/48

35号ソニー株式会社内 ⑦発 明 者 梶山雄次

**四特** 頤 昭58-83188

後出 頤 昭58(1983)5月12日

東京都品川区北品川6丁目7番 35号ソニー株式会社内

仍発 明 者 秋山克彦

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番 35号ソニー株式会社内

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

②代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

②発 明 者 小野鉄雄

東京都品川区北品川6丁目7番

1. 强弱の名称

半導体装置のパッケージの製造方法

2. 存許納水の稲匠

道択ニッチング可能な材料から成る基板上に単 頃体を 僕 で 収 置し、 接 飲 用 ワ イ ヤ を 上 紀 半 導 体 袋 僧に接続すると共にこの嵌続用ワイヤの外部製紙 部を上記書板の外部電価数鉄部位に接続し、次い で上記書板上において上記半年体を登及び上記袋 役用ワイ ヤを一体に 街路モールドし、 しかる 徒上 尼苗板でエンテング鉄去することを特徴とする牛 時体質度のパッケージの製造方法。

3. 発明の評問な政明

**紫泉上の利用分**野

本務別は、半導体装設のパンケージの製造方法 に関する。

背景技術とその問題点

役米 、プリント 薔薇上の実長密度の高いパンケ ージとして、テップキャリアタイプのパンケージ が知られてい る。このパンケーツはリードレス

タイプのパンケージで、パンケージの裏面に引き 出されているハンダ付け可能な電視をブリント基 項の課体パメンに直接ハンダ付けして接続するこ とにより実装を行うものである。

このナンブキャリアタイプバッケージには、セ うミックタイプとブラステックタイプとがある。 セラミック メイブはペッケージ目件が高値である ばかりでなく、ブリント基板に直接ハンダ付けす ると、昼間サイタル時にもラミッタと上記ハンダ 及び上記導体との間の熱能弦係数の変によつて扱 氏部にはがれやクランクが生じる恐れがあるとい う久点を有している。一方、ブラステックタイプ はパンケージが安価であるという利点を有してい るが、熱放散性が悪く、また形状がパッケージの 製造の自動化に誘していないという欠点を有して いる。

このようなな来のブラステックタイプのテップ キャリアタイ ブバッケージの救達を禁1 図に示す。 このパッケージ(1)は、鉄路製の電荷(2)が子め形成 されているブリント富板(3)上に半導体保健を構成

するナンブ(4)を歓迎し、ワイヤボンディング法により上記テンブ(4)と上記程値(2)の一端とを Auの超級から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より散状のエボキン似脂を腐下させて硬化成形することによつて作る。

このパッケージ(I)において、チップ(4)は樹脂層(6)とブリント芸板(3)とによつて囲まれている。これらの樹脂層(6)及びブリント芸板(3)の熱極抵抗で大きいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果のに対している。なたとができない。即ち、このパッケージ(1)は影放後性が悪いという欠点を有している。 数量しくの 散状のエポキン樹脂を終下することが難しくの な状のエポキン樹脂を終下することが難しくの このためにパッケージ(1)はパッケージの製造の自め化返していないという欠点を有している。

一万、上述のテンプキャリフタイプパッケージ とはれなるパッケージにテープキャリアタイプパ ンケージがある。このタイプのパンケージは従来 のテンプキャリアタイプパンケージよりもさらに

ることができる。なお上配外部電磁部は上記接続 用ワイヤミ体が使ねていてもよいし、上記接続用 ワイヤとは別に設けられかつ上記接続用ワイヤが 収録されているものでもよい。 装物例

以下本語明に係る単語体装置のパッケージの製造方法の実質例につき図面を参照しながら観明する。

据2 A 図~原2 D 図は木晃明の第 1 実施物による半部年後にのパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第 2 A 間から工程原に設明する。

まず坊2人気において、域さ35( μ)のFe 限の売収のの上に、厚さ1( μ)のAu MO2、原さ 1( μ)のNi MO3及び取さ3( μ)のAu MO4を取 次メンキして、非済体数型を協成するチンプ殴の 軟型部の及び外部電磁帯の08のそれぞれを上記 装 数回の所定のテンプ数量部位(11g)及び外部な延 接続部位(11h)(11i)のそれぞれに及ける。無2 A 臨に示す工程終了後の上記差板00の平面図を名 小形化できるという利点を有するが、テップが楔 低層によつて完全に確われているため熱放散性が 良好でないこと、テープを用いているために特殊 な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、結放散性が 食好でかつ信頼性の高い半導体装置のパンケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の額要

本発明に係る半等体製産のパッケーのの基準など、選択エッテング可能な材料のある基上にはないなど、選択の主にを数と、変貌の一般のでは、選択を表別であると、などのののでは、これを表別では、これを表別では、これを表別では、これを表別では、これを表別では、これを表別である。というにようによって、多いののでは、他ののでは、他ののでは、他ののでは、他ののでは、他ののでは、他ののでは、他ののでは、他ののでは、他ののでは、他ののでは、他ののでは、他ののでは、他ののではない。他ののでは、他ののではないでは、他ののではないがある。

3 図に示す。次に紙2B図において、上記チップ
取電部のにチップの3を数配した後、ワイヤボンデ
イング注によつてとのチップの3と上記外部電電で
の5 のとでそれぞれ Auの細粒から成るワイヤの3で表
はする。次に紙2C図において、紙2B図の
上に設けられた上記外部電電部の108、チップの3及びワイヤの3で一体とあす
変質部の、チップの3及びワイヤので一体とするだ
が変質部の、チップの3及びワイヤので一体とがあた
が変更のようシスファ・モールドを
の6 の6 の6 が で が で が で が で が で が で が で が で が か ら 成 る 都 新 モ そ 他 例に
おいては、上記街路モールド層のの厚さ 1 を 1

次に就 2 C 図において、 Fe のみを選択的にエッテングするが関係モールド層の及び Au 層 02 はエッテング ものはないエッテング 報、例えば塩化素二鉄(FeCt。)常報を用いて、基板のの裏筋(11 a)質からスプレーエッチングすることにより、上記載の13 を除去して、第 2 D 図に示すリードレスタイプのパッケージのを完成させる。上記エッテングによつて貸出された Au 層 63 の下面のうち外部

上述のようにして完成されたパンケージの2をプリント 姦根上に実装する場合には、第2D 図に示す上記外部電視面 (12b) (12c) をプリント番板上の時体パタンに直接ペンダ付けして接続すればよい。

上述のは1 実施例の熱放散面(12a)は、その動作時においてテンプIII から発生する熱の拡散面となっている。企画の無伝導度は非常に高いので、テンプIII から発生する熱は金属製のテンプ設定のの発生する熱は金属製のテンプ設から発生する熱は金属製のテンプ設から放散されることによつて効果的に飲むされる。しかし、より効果的にテンプIII の発生剤を除去するためには、広い表面数を有する放為フィンの一部を上記熱放散面(12a)に押し当てて芝冷により熱を放散させるのが好ましい。

上述の第1 契格的のパッケージのは第2 A 図~ 第2 D 図に示すような簡単な工程によつて作ると

光成させることができる。このように上記のニッテングによつてナップ教図部四及び外部電色の部の下部に上記アンダーカット部 (11a) ~ (11f) が形成されるので、これらの部分に視断が回りで、たれらの実出版 (20a) ~ (20f) によって上記テンスな質部四及び上記外部電極部のほかパッケージの使用時にび上記外部電極部のほかパッケージの使用時において側筋モールド層向から抜け出てもある。これであることができるという利点がある。で、これらのテップ取置部の及び外部電極部ので、これらのテップ取置部の及び外部電極部ので、これらのテップ取置部の及び外部電極部ので、これらのテップ取置部の及び外部電極部ので、これらのテップ取置部の及び外部電極部ので、これらのテップ取置部の及び外部電極部ので、これらのテップ取置部の及び外部電極部ので、これらのテップ取置部の及び外部電極部ので、これらのテップ取置部の及び外部電極部ので、これらのテップ取置部の及び外部電極部のでで、これらのテップ取置部の及び外部電極部のでで、これらのテップ取得のよいできるという利点もある。

85 A 四一年 5 C 回は本規明の第 2 実施代による半導体表現のパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第 5 A 回から工程原に説明する。

、生ず求5A包において、邱さ35(a)の Cu

とができるばかりでなく、全ての製造工程に従来から用いられている装置を用いることができるいで、テーブキャリアタイプのパックージにおって必要な歴が不要である。なびなどを置かってある。ならに上述の第1 契給例では対路モールド居囚を形成する法としてトランる。では、モールドは(移送成形法)を用いている。でなく、モールドの機械化、量変化が容易であるにパックージを自動的に製造できるという利点を有している。

なお上述の親1実施例において、親2人間に示す場合と同様にチップ軟質部的及び外部電極部の のを設けた後に、基板のの上面を気述の FeCt 。 常 板を用いて値かにエッケングすることにより、親 4 人間に示すようにチップ軟置初的及び外部電板 部の708の下部の進板のにアンダーカット部(11a) ~(111)を形成し、次に第28回~第2DEと同 様な方法によつて第48回に示すパッケージのを

製の著板(1)|の上面に公知のフォトレジストを歯布 した长に所足のパメーンニングを行う。 ないで Cu - のみを退択的にエッテングするエンテングな、例 えば既途の FeCl。 秘紙を用いて上記去板 OD の表面 を使かにユッテングすることによつて、上記書板 □Dの表面にチップ収置部位 (11g)及び外部電気器 战 肺位 (11b) (11i) をそれぞれ形成する。上記フ オトレジストを除去した昔に第58回において、 第1 実施例と同様に、上記テップ教屋部位 (11g) にハンダ層四を介してテップ四を数載した後、フ イナポンデインダ生によつてとのテンプQS と上記 外部発張技改部位 (11h) (11i) とをそれぞれ Asの 四部から成るクイヤロ9で放決する。なお本契前代 においては、徒述の凝由により、為1実施例で用 いたワイヤよりもほの大きいワイヤを用いた。次 に部1兵30倍と同様に御腔モールド層のを上記書 毎の上に形成する。 ひに上記蓋板ので 裏1 実 発 物 と同様な方法でェッテング飲金してパッケージvo を免成させる。上記エンテングにより延出された ワイヤCYの産民が外部質低品CDOBとなり、またハ

ング形のの下面が熱放散的(25a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをデリント選出上に収裂する場合には、第1次発行と同様に、3.5 C 密に示す上記外部電気部の間でデリント選集上の設体パタンに直接ペンダ付けして提記すればよい。このことから明らかなように、本収施側に起いてはワイヤ間のな部をそのまま外部電視部のほとして用いるために、ワイヤ間の経を成成のように大きくするのが好ましい。なお別級数面(234)の概能は終1次施例と同様である。

上述のの2 実務例のパッケージ似は、無1 実施例のパッケージのと異なつて、フォトレジスト工程及びエッチング工程によつて基板のに致けられた外部関係接続部位(11k)(11i)にワイヤほぞ道後最終するようにしているので、第1 実施例のパッケージ以における Au 層 62 00 及び Ni 層 03 を形成する必要がない。上記のフォトレジスト工程及びエッチング工程は 2 1 実施例のパッケージので 間いたメッキ工程よりもさらに依便である。またこれらのフォトレジスト工程及びエッチング工程

順を用いることも可能である。この場合には既述のエッチング板としては、ヒドラジンとエテレンジアミンとの非合敵を用いればよい。 発明の効果

本党別に係る単級体装取のパンケージの製造方法によれば、その動作時において半済体装置から 発生する然の放放性が良好でありかつ場象性が高い小形のパンケージを、極めて簡便かつ安価な方。 佐によつて自動的に製造することができる。

#### 4. 営油の簡単な説明

The property of the second

を用いることにより、Au 等の貴金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1 英格代の書板の材料は選択エッテングが可能であれば Cu 年の他の金属であつてもよく、また第2 英路例の書板の材料も Fe 等の他の金属であつてもよい。第1 英路例においてはさらに金属以外の材料、例えばポリイミドアミド系別

なお図面に用いた符号において、

112022000 パッケージ

(4)(15) ……… チップ

15)54 ..... 74 +

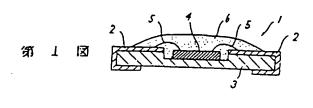
00 …… ... 数板

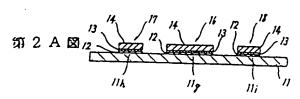
(11b)(11j) ···· 外部纸柜接收部位

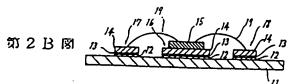
07018 ..... 外前電極影

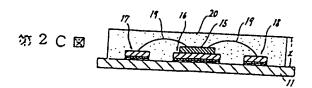
である。

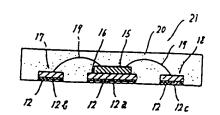
代 及 人 土 难 助





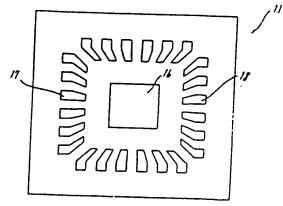




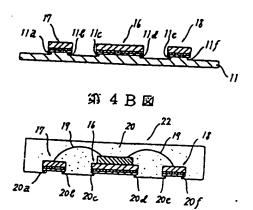


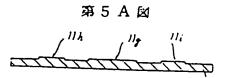
郊 2 D 🛭

第3段

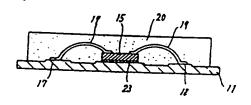


第 4 A 図





**新5B**図



那 5 C 図

